

**DESPACHO N.º 157/PRESIDENTE/2020**

**ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE CANDIDATURA AO CONCURSO ESPECIAL PARA TITULARES DOS  
CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO DE NÍVEL SECUNDÁRIO E CURSOS ARTÍSTICOS  
ESPECIALIZADOS PARA A MATRÍCULA NO ANO LETIVO DE 2020-2021**

Considerando o Despacho n.º 8777-A/2020 de 11 de setembro, que altera o anexo do Despacho n.º 8035/2020 de 18 de agosto, aprovo a alteração do calendário para o ano letivo 2020/2021 que se apresenta em anexo, para os atos a praticar referentes à candidatura para a matrícula e inscrição no ano letivo 2020-2021 dos titulares dos cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados no Instituto Politécnico de Setúbal.

Este despacho revoga o Despacho n.º 147/Presidente/2020

Instituto Politécnico de Setúbal, 11 de setembro de 2020

O Presidente,

Prof. Doutor Pedro Dominginhos

## ANEXO

### LICENCIATURAS: CONCURSOS ESPECIAIS PARA TITULARES DOS CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO DE NÍVEL SECUNDÁRIO E CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS

#### Calendário para o acesso ao ano letivo 2020/2021

FASES DE CANDIDATURA	Atividade	Órgão/Serviço/Local	Data
1.ª Fase	Publicitação despacho das vagas	Portal da DGES e do IPS	Até 07 de setembro de 2020
1.ª Fase	Apresentação da candidatura	Portal da DGES	14 a 19 de setembro de 2020
1.ª Fase	Elaboração e submissão, para homologação, das listas seriadas de colocação e de exclusão	Júris, Direção da Escola	Até 28 de setembro de 2020
1.ª Fase	Homologação e afixação das listas seriadas de colocação e de exclusão	Divisão Académica e Portal do IPS	30 de setembro de 2020
1.ª Fase	Reclamações às listas seriadas de colocação e de exclusão	Divisão Académica	01 e 02 de outubro de 2020
1.ª Fase	Decisão sobre as reclamações às listas seriadas de colocação e de exclusão	Júris dos concursos	Até 07 outubro de 2020
1.ª Fase	Homologação e afixação da decisão sobre as reclamações às listas seriadas de colocação e de exclusão	Divisão Académica e Portal do IPS	08 de outubro de 2020
1.ª Fase	Matrícula dos colocados	Divisão Académica - online	02 a 06 de outubro de 2020
1.ª Fase	Convocatória de não colocados, em caso de vagas sobranes	Divisão Académica (para o endereço de correio eletrónico de candidatura)	07 e 08 de outubro de 2020
1.ª Fase	Matrícula dos colocados em resposta às reclamações Matrícula para ocupação de vagas sobranes  Matrícula dos candidatos admitidos/colocados que solicitaram a aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do Despacho n.º 150/2020 de 22 de junho	Divisão Académica - online	09 a 12 de outubro de 2020

<b>FASES DE CANDIDATURA</b>	<b>Atividade</b>	<b>Órgão/Serviço/Local</b>	<b>Data</b>
2.ª Fase	Publicitação despacho das vagas (apenas se existirem vagas sobranes da 1ª fase)	Portal da DGES e do IPS	16 de outubro de 2020
2.ª Fase	Apresentação da candidatura	Portal da DGES	16 a 19 de outubro de 2020
2.ª Fase	Elaboração e submissão, para homologação, das listas seriadas de colocação e de exclusão	Júris, Direção da Escola	Até 23 de outubro de 2020
2.ª Fase	Homologação e afixação das listas seriadas de colocação e de exclusão	Divisão Académica e Portal do IPS	27 de outubro de 2020
2.ª Fase	Reclamações às listas seriadas de colocação e de exclusão	Divisão Académica	28 e 29 de outubro de 2020
2.ª Fase	Decisão sobre as reclamações às listas seriadas de colocação e de exclusão	Júris dos concursos	Até 02 novembro de 2020
2.ª Fase	Homologação e afixação da decisão sobre as reclamações às listas seriadas de colocação e de exclusão	Divisão Académica e Portal do IPS	03 de novembro de 2020
2.ª Fase	Matrícula dos colocados	Divisão Académica - online	28 a 30 de outubro de 2020
2.ª Fase	Convocatória de não colocados, em caso de vagas sobranes	Divisão Académica (para o endereço de correio eletrónico de candidatura)	05 de novembro de 2020
2.ª Fase	Matrícula dos colocados em resposta às reclamações Matrícula para ocupação de vagas sobranes  Matrícula dos candidatos admitidos/colocados que solicitaram a aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 22.º do Despacho n.º 150/2020 de 22 de junho	Divisão Académica - online	02 a 06 de novembro de 2020